(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 10. Mai 2002 (10.05.2002)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 02/37578 A 1

(51) Internationale Patentklassifikation7:

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE01/04171

H01L 33/00

(22) Internationales Anmeldedatum:

6. November 2001 (06.11.2001)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

100 54 966.7

6. November 2000 (06.11.2000) D

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): OSRAM OPTO SEMICONDUCTORS GMBH & CO. OHG [DF/DE]; Wernerwerkstrasse 2, 93049 Regensburg (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): BAUR, Johannes [DE/DE]; Am Haslach 9, 93180 Deuerling (DE). EISERT, Dominik [DE/DE]; Agricolaweg 11, 93049 Regensburg (DE). FEHRER, Michael [DE/DE]; Rilkestrasse 5B, 93077 Bad Abbach (DE). HAHN, Berthold [DE/DE]; Am Pfannenstiel 2, 93155 Hemau (DE). HÄRLE, Volker [DE/DE]; Eichenstrasse 35, 93164 Waldetzenberg (DE). JACOB, Ulrich [DE/DE]; Nothaftstrasse 12a, 93053

Regensburg (DE). OBERSCHMID, Raimund [DE/DE]; Minoritenweg 7 B, 93161 Sinzing (DE). PLASS, Werner [DE/DE]; Obere Bachgasse 9, 93042 Regensburg (DE). STRAUSS, Uwe [DE/DE]; Erich-Kästner-Strasse 32, 93077 Bad Abbach (DE). VÖLKL, Johannes [DE/DE]; Hofer Strasse 4, 91056 Erlangen (DE). ZEHNDER, Ulrich [DE/DE]; Augustenstrasse 11, 93049 Regensburg (DE).

- (74) Anwalt: EPPING HERMANN & FISCHER; Ridlerstrasse 55, 80339 München (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (national): CA, CN, JP, KR, US.
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): curopäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR).

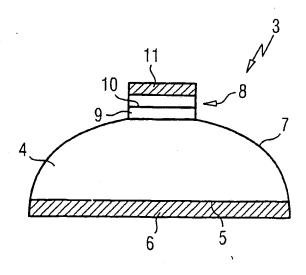
Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht
- vor Ablauf der f\(\text{ir}\) Änderungen der Anspr\(\text{uche}\) geltenden Frist; Ver\(\text{offentlichung}\) wird wiederholt, falls \(\text{Anderungen}\) eintreffen

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Ansang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: RADIATION-EMITTING CHIP

(54) Bezeichnung: STRAHLUNGSEMITTIERENDER CHIP



- (57) Abstract: A light-emitting chip (3) comprises a lens-shaped output window (4), the base surface (5) of which is provided with a mirror surface (6). A sequence of layers (9) is arranged on an output surface (7) of the output window (4) with a photon-emitting p-n junction (10). The photons emitted by the p-n junction are reflected at the mirror surface (6) and can leave the output window (4) through the output surface (7).
- (57) Zusammenfassung: Ein Licht emittierendes Chip (3) weist ein linsenförmiges Auskoppelfenster (4) auf, dessen Grundfläche (5) mit einer Spiegelfläche (6) versehen ist. Auf einer Auskoppelfläche (7) des Auskoppelfensters (4) ist eine Schichtfolge (9) angeordnet mit einem Photonen emittierenden pn-Übergang (10). Die vom pn-Übergang emittierten Photonen werden an der Spiegelfläche (6) reflektiert und können das Auskoppelfenster (4) durch die Auskoppelfläche (7) verlassen.

WO 02/37578 A1

Beschreibung

Strahlungsemittierender Chip

Die Erfindung betrifft einen strahlungsemittierenden Chip mit einem Photonen emittierenden aktiven Bereich und einem diesen zugeordneten, insbesondere an diesen angrenzenden Auskoppelfenster, der eine Auskoppelfläche aufweist, über die zumindest ein Teil der von dem aktiven Bereich emittierten Strahlung aus dem Chip ausgekoppelt wird.

Aus der US 50 87 949 A ist ein Leuchtdiodenchip bekannt, der ein pyramidenstumpfförmiges n-dotiertes Auskoppelfenster aufweist. Entlang der Grundfläche des n-leitenden Grundkörpers ist eine p-leitende Schicht ausgebildet. Unterhalb der pleitenden Schicht befindet sich eine Isolierschicht, die von einem zentralen Fenster unterbrochen ist. In dem Fenster ist die p-leitende Schicht von einer Kontaktschicht kontaktiert. Auf der Oberseite des pyramidenstumpfförmigen Grundkörpers befindet sich eine weitere Kontaktschicht. Durch die Isolier-20 schicht ist der Stromfluß durch die p-leitende Schicht und den n-leitenden Grundkörper auf den Bereich des Fensters eingeschränkt. Bei Stromfluß werden im Bereich des Fensters entlang der Grenzfläche zwischen der p-leitenden Schicht und dem n-leitenden Grundkörper Photonen emittiert. Aufgrund der pyramidenstumpfförmigen Ausgestaltung des Grundkörpers trifft ein Großteil der Photonen auf eine Auskoppelfläche des pyramidenstumpfförmigen Grundkörpers unter einem Winkel, der kleiner als der kritische Winkel für die Totalreflexion ist. Dadurch weist dieses bekannte Bauelement eine vergleichsweise hohe Lichtausbeute auf.

Ein Nachteil des bekannten Leuchdiodenchips besteht darin, daß sich der pn-Übergang an der Montageseite des Chips befindet. Bei einer Montage mit elektrisch leitfähigem Silber-Epoxy-Kleber besteht daher eine hohe Gefahr, dass seitlich hochquellender Kleber den aktiven Bereich elektrisch kurzschließt, was zum Ausfall des Bauelements führt.

Ausgehend von diesem Stand der Technik liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, einen verbesserten Chip der eingangs genannten Art zu schaffen, bei dem insbesondere die Gefahr eines Kurzschlusses des oder eines Teils des aktiven Bereichs weitestgehend beseitigt ist.

Diese Aufgabe wird durch einen Chip mit den Merkmalen des Patentanspruches 1 gelöst.

10

20

25

Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind in den Ansprüchen 2 bis 25 angegeben.

Im Weiteren Text ist unter "Chipachse" eine senkrecht zu ei-15 ner Montagefläche des Chips durch den Chip verlaufende Gerade zu verstehen.

Gemäß der Erfindung weist der aktive Bereich des Chips eine senkrecht zur Chipachse liegende Querschnittsfläche auf, die kleiner ist als eine senkrecht zur Chipachse liegende Querschnittsfläche des Auskoppelfensters und ist der aktive Bereich in Abstrahlungsrichtung des Chips dem Auskoppelfenster nachgeordnet. An der vom aktiven Bereich abgewandten und damit der Montagefläche zugewandten Seite des Auskoppelfensters ist eine Spiegelfläche ausgebildet. Diese Spiegelfläche ist vorzugsweise größer als die oben genannte Querschnittsfläche des aktiven Bereichs und ist vorzugsweise aus einer Metallisierungsschicht gebildet, die besonders bevorzugt gleichzeitig zur elektrischen Kontaktierung des Chips verwendet wird.

30

35

Bei dem Chip gemäß der Erfindung ist der Photonen emittierende aktive Bereich weit genug entfernt von jeglichem elektrisch leitenden Verbindungsmittel zur Befestigung des Chips auf einem Chipträger, so dass die Gefahr eines elektrischen Kurzschlusses des aktiven Bereichs durch das elektrisch leitende Verbindungsmittel weitestgehend beseitigt ist. Der Chip gemäß der Erfindung läßt sich daher zuverlässig montieren.

In einer bevorzugten Ausführungsform des Bauelements gemäß der Erfindung weist eine zur Abstrahlrichtung des Chips gewandte Fläche eines seitlich über den aktiven Bereich hinausragenden Teilbereiches des Auskoppelfenster eine gekrümmte, beispielsweise eine kreisrund nach außen gewölbte Oberfläche auf. Bevorzugt ist die gekrümmte Oberfläche vollständig um den aktiven Bereich umlaufend, so dass das Auskoppelfenster zumindest eine einer kugelkalottenartigen Form angenäherte äußere Kontur aufweist.

10

Der Querschnitt des aktiven Bereichs und der Krümmungsradius R₂ der gekrümmten Oberfläche des Auskoppelfensters sind dabei so gewählt, daß der durch die Spiegelung an der Spiegelfläche entstehende virtuelle aktive Bereich innerhalb der dem Kreissegment zugeordneten Weierstrass'schen Kugel zu liegen kommt. Das bedeutet insbesondere, daß die Krümmungsradien R₂ größer als oder gleich der zweifachen Höhe des Bauelements sind. Außerdem ist die halbe maximale Außenabmessung R₁ des aktiven Bereichs entlang der Auskoppelfläche R₁ < R₂ n_A/n₁, wobei n_i der Brechungsindex des Materials des Auskoppelfensters und n_A der Brechungsindex der Umgebung ist, die insbesondere von einem Chip-Verguss gebildet ist.

Mit dieser Anordnung kommt der Chip der Idealform nach Weier25 strass nahe, da der virtuelle aktive Bereich innerhalb der
Weierstrass'schen Kugel liegt und die dort virtuell erzeugten
Photonen den Grundkörper verlassen können.

Bei Erfindung eignet sich besonders bevorzugt für Chips, bei den das Material des Auskoppelfensters einen größeren Brechungsindex aufweist als das an diese angrenzende Material des aktiven Bereichs, der meist als aktive Mehrschichtstruktur ausgebildet ist. Dadurch wird vorteilhafterweise die Reflexion der von der aktiven Zone nach hinten ausgesandten Strahlung an der Grenzfläche zwischen aktivem Bereich und Auskoppelfenster vermindert und es erfolgt eine Komprimierung der in das Auskoppelfenster eingekoppelten Strahlung.

35

Die erfindungsgemäße Chipgeometrie wird besonders bevorzugt bei Nitrid-basierten LED-Chips verwendet, bei dem die aktive Mehrschichtstruktur auf einem SiC- oder SiC-basierten Aufwachs-Substrat hergestellt ist. Hier gilt Brechungsindex_{aktive} schicht > Brechungsnindex_{Substrat}. GaN-basierte LED-Chips sind LED-Chips, deren strahlungsemittierende Schicht beispielsweise GaN, InGaN, AlGaN und/oder InGaAlN aufweist.

Unter "Nitrid-basiert" fallen insbesondere alle binåren, ternären und quaternären Stickstoff aufweisenden III-VHalbleiter-Mischkristalle, wie GaN, InN, AlN, AlGaN, InGaN,
InAlN und AlInGaN.

Analog dazu ist mit "SiC-basiert" jedes Mischkristall ge15 meint, dessen wesentliche Eigenschaften von den Bestandteilen
Si und C geprägt ist.

Die Schichtenfolge des aktiven Bereichs wird vorzugsweise bereits auf ein Substratmaterial aufgewachsen, das später zu Auskoppelfenstern weiterverarbeitet wird.

Nachfolgend wird die Erfindung im einzelnen anhand der beigefügten Zeichnungen erläutert. Es zeigen:

- 25 Figur 1 eine schematische Darstellung eines Querschnitts durch ein dem Weierstrass-Prinzip folgenden Licht erzeugenden Element;
- Figur 2 eine schematische Darstellung eines Querschnitts 30 durch einen Chip gemäß der Erfindung;
 - Figur 3 eine schematische Darstellung eines Querschnitts durch den Chip aus Figur 2, bei der die Lage des virtuellen aktiven Bereichs eingezeichnet ist;

Figur 4 eine schematische Darstellung eines Querschnitts durch ein weiteres Ausführungsbeispiel eines Chips gemäß der Erfindung;

20

25

5

- Figur 5 einen Querschnitt durch ein Ausführungsbeispiel mit gerichteter Abstrahlung;
- 5 Figur 6 einen Querschnitt durch ein Ausführungsbeispiel, dessen Spiegelfläche unter dem aktiven Bereich die Photonen in seitliche Richtung lenkende Erhebungen aufweist;
- 10 Figur 7 ein Ausführungsbeispiel mit konkaver Spiegelfläche und
 - Figur 8 ein Bauelement mit nebeneinander angeordneten aktiven Bereichen, denen jeweils ein pyramidenstumpfförmiger Abschnitt eines Auskoppelfensters zugeordnet
 ist.

Das in Figur 1 dargestellte Element besitzt einen Querschnitt, der nach Weierstrass ideal gestaltet ist. Das Element weist einen inneren Licht erzeugenden Bereich 1 mit Radius R_1 auf. Der Licht erzeugende Bereich 1 ist von einer Hülle 2 mit Brechungsindex n_1 und Radius R_2 umgeben. Die Hülle 2 ist umgeben von einem Material mit Brechungsindex n_A (z.B. Luft oder Kunststoff-Vergußmaterial). Damit das im Licht erzeugenden Bereich 1 erzeugte Licht vollständig aus der Hülle 2 auskoppeln kann, muß gelten: $R_1/R_2 < n_A/n_1$.

In Figur 2 ist ein Querschnitt durch einen Leuchtdioden(LED) - Chip 3 dargestellt, der ein kugelkalottenartiges Auskoppel30 fenster 4 aufweist, an dessen Grundfläche 5 eine Spiegelschicht 6 ausgebildet ist. Gegenüber der Spiegelschicht 6 ist
auf dem Auskoppelfenster 4 ein Photonen emittierender aktiver
Bereich 8 vorgesehen. Der aktive Bereich 8 umfaßt eine
Schichtfolge 9 mit einer strahlungsemittierenden Zone 10,
insbesondere einem strahlungsemittierenden pn-Übergang 10,
und ist mit einer Kontaktschicht 11 abgedeckt. Der aktive Bereich 8 kann neben den Schichten der strahlungsemittierenden
Zone 10 weitere, beispielsweise die kristalline oder elektri-

sche Anpassung betreffende Schichten, und/oder auch sogenannte Abdeckschichten umfassen. Derartige Schichtenfolgen sind bekannt und werden von daher an dieser Stelle nicht näher erläutert. Auch die Spiegelschicht 6 kann als Kontaktschicht ausgebildet sein.

Bei Stromfluß durch das Auskoppelfenster 4 und den aktiven Bereich 8 werden in der strahlungserzeugenden Zone 10 durch Rekombination von Ladungsträgern Photonen erzeugt. Ein Teil dieser erzeugten Photonen wird zum Auskoppelfenster 4 hin emittiert, an der Grundfläche 5 reflektiert und zu einem großen Teil in Richtung auf die Auskoppelfläche 7 hin gelenkt. Falls sie dort unter einem Winkel auftreffen, der kleiner als der kritische Winkel (auch Grenzwinkel genannt) für die Totalreflexion ist, können die Photonen durch die Auskoppelfläche 7 hindurchtreten und das Auskoppelfenster 4 verlassen. Die Wahrscheinlichkeit, dass letzteres eintritt, ist mit einem erfindungsgemäßen Chip im Vergleich zu herkömmlichen Chipgeometrien erhöht.

20

15

Besonders vorteilhaft ist, wenn die geometrischen Verhältnisse des Chips so gewählt werden, daß ein virtuelles Bild 12 des aktiven Bereichs 8 so bezüglich der Auskoppelfläche 7 zu liegen kommt, daß die Weierstrass'sche Bedingung für eine Lichtauskopplung ohne Totalreflexion erfüllt ist. Dies ist 25 der Fall, wenn die Krümmungsradien R2 der Auskoppelfläche 7 so gewählt werden, daß gilt: 2H - R₂ $\frac{n_A}{n_c} \le R_2 \le 2H + R_2 \frac{n_A}{n_c}$, vorzugsweise $R_2 = 2H$, wobei H die Höhe des Chips 3 ist. Ferner muß für die halbe Ausdehnung R_1 des aktiven Bereichs 8, den 30 Brechungsindex n₁ des aktiven Bereichs 8 und den Brechungsindex n_2 des Auskoppelfensters 4 gelten: $R_1/R_2 < n_A/n_i$. In diesem Fall kann ein Großteil der auf die Spiegelfläche 6 auftreffenden Photonen durch die Auskoppelfläche 7 auskoppeln. Ausgenommen davon sind im Wesentlichen nur diejenigen Photo-35 nen, die zwischen der Spiegelfläche 6 und dem aktiven Bereich 8 hin und her reflektiert werden oder im aktiven Bereich 8 weider absorbiert werden.

10

30

35

In Figur 4 ist ein abgewandelter Chip 13 dargestellt, dessen Auskoppelfenster 14 über eine Teildicke, ausgehend von der Grenzfläche zum aktiven Bereich 8 mittels schräg von der Chipachse weg verlaufenden Seitenflächen 15 pyramidenstumpfartig ausgebildet ist. Zusammen mit den übrigen Seitenflächen des Auskoppelfensters 14 bilden die schräg verlaufenden Seitenflächen 15 eine domartig gewölbte Auskoppelfläche, deren Einhüllende näherungsweise kugelkalottenartig ist. Letztere ist in Figur 4 durch die gestrichelte Linie eingezeichnet. Der in Figur 4 dargestellte Chip ist insofern von Vorteil, als er auf einfache Weise hergestellt werden kann und gleichzeitig der Idealform nach Weierstrass angenähert werden kann.

15 Abweichend von dem in Figur 4 dargestellten Chip 13 verlaufen bei dem in Figur 5 dargestellten Chip 16 die schräg verlaufenden Seitenflächen 17 in einem spitzeren Winkel zur Chipachse als die entsprechenden Seitenflächen 15 des Chips 13 von Figur 4. Die Seitenflächen 15 des Chips 13 sind in Figur 5 gestrichelt angedeutet. Durch den spitzeren Winkel der Sei-20 tenflächen 17 wird die vom Chip 16 ausgehende Strahlung in Richtung einer Abstrahlrichtung 18 konzentriert. Dies wird durch die mit durchgezogenen Linien in Figur 15 eingezeichneter Photonentrajektorien veranschaulicht, die gegenüber den gestrichelt eingezeichneten Photonentrajektorien 20 des Chips 25 13 aus Figur 4 stärker zur Abstrahlrichtung 18 hin ausgerichtet sind.

Anhand von Figur 5 wird auch deutlich, daß einige der Photonentrajektorien 19 mehrmals zwischen der Kontaktschicht 11 und der Spiegelschicht 6 hin und her verlaufen. Photonen, die solche Trajektorien aufweisen, werden zum Teil im aktiven Bereich 8 absorbiert und gehen verloren. Wie in Figur 6 angedeutet, kann durch Vorsehen von zur Chipachse schrägstehenden Flächen 30 an der vom aktiven Bereich 8 abgewandten Seite des Auskoppelfensters 14, die bevorzugt spiegelnd ausgebildet sind, dieses Problem zumindest gemindert werden. Die schräg stehenden Flächen 30 können die besagten Photonentrajektorien

WO 02/37578 PCT/DE01/04171

A

19 in seitliche Richtung von der Chipachse weg lenken, so dass sie nicht mehr zum aktiven Bereich 8 hin, sondern zu einer Seitenfläche des Auskoppelfensters 14 hin reflektiert werden.

5

10

Solche schräg zur Chipachse stehenden Strahlungsumlenkflächen 30 können beispielsweise durch eine geeignete Strukturierung des Auskoppelfensters 14 mittels Ausnehmungen 21 und dazwischenliegenden Erhebungen 22 unter dem aktiven Bereich 8 in der Grundfläche 5 erzielt werden.

Die Ausnehmungen 21 können beispielsweise durch reaktives Ionen-Ätzen (RIE) oder durch Einsägen hergestellt sein.

Bei dem in Figur 7 dargestellten Querschnitt durch ein weiteres Ausführungsbeispiel weist das Auskoppelfenster 26 an seiner vom aktiven Bereich 8 abgewandten Seite eine Spiegelschicht 6 mit der Form eines paraboloidartigen Hohlspiegels auf. Vorzugsweise befindet sich der Brennpunkt der Spiegelschicht 6 im aktiven Bereich 8 Durch Reflexion an der Spiegelschicht 6 im aktiven Bereich 8 Durch Reflexion an der Spiegelschicht 6 im aktiven Bereich 8 Durch Reflexion an der Spiegelschicht 6 im aktiven Bereich 8 Durch Reflexion an der Spiegelschicht 6 im aktiven Bereich 8 Durch Reflexion an der Spiegelschicht 6 im aktiven Bereich 8 Durch Reflexion an der Spiegelschicht 6 im aktiven Bereich 8 Durch Reflexion an der Spiegelschicht 6 im aktiven Bereich 8 Durch Reflexion an der Spiegelschicht 6 im aktiven Bereich 8 Durch Reflexion an der Spiegelschicht 6 im aktiven Bereich 8 Durch Reflexion an der Spiegelschicht 6 im aktiven Bereich 8 Durch Reflexion an der Spiegelschicht 6 im aktiven Bereich 8 Durch Reflexion an der Spiegelschicht 6 im aktiven Bereich 8 Durch Reflexion an der Spiegelschicht 6 im Aktiven Bereich 8 Durch Reflexion an der Spiegelschicht 6 im Aktiven Bereich 8 Durch Reflexion an der Spiegelschicht 6 im Aktiven Bereich 8 Durch Reflexion and der Spiegelschicht 6 im Aktiven Bereich 8 Durch Reflexion and der Spiegelschicht 6 im Aktiven Bereich 8 Durch Reflexion and der Spiegelschicht 6 im Aktiven Bereich 8 Durch Reflexion and der Spiegelschicht 6 im Aktiven Bereich 8 Durch Reflexion and der Spiegelschicht 6 im Aktiven Bereich 8 Durch Reflexion and der Spiegelschicht 6 im Aktiven Bereich 8 Durch Reflexion and der Spiegelschicht 6 im Aktiven Bereich 8 Durch Reflexion and der Spiegelschicht 8 Durch Reflexion 8 Durch R

schicht 6 im aktiven Bereich 8. Durch Reflexion an der Spiegelfläche 6 werden die vom aktiven Bereich 8 ausgehenden Photonentrajektorien derart reflektiert, daß die Photonen unter einem Winkel der kleiner als der kritische Winkel für die Totalreflexion ist auf die Vorderseite 24 des Auskoppelfensters

25 26 treffen. Dies ist in Figur 7 anhand der Photonentrajektorien 25 veranschaulicht. Zuätzlich zu der paraboloidartigen Chiprückseite kann die Oberseite 24 des Auskoppelfensters 26 wie bei den Chips gemäß den Figuren 2, 4 und 5 ausgebildet sein.

30

35

Der Chipgeometrie gemäß Figur 7 hat den Vorteil, daß die Auskoppelfläche an der Vorderseite der Fensterschicht 26 und kleiner ist. Die Leuchtdichte ist vorteilhafterweise höher als beim Chip 3 gemäß Figur 2. Damit läßt sich das Licht mit nachgeordneten Optiken leichter abbilden.

Schließlich können, wie in Figur 8 dargestellt, mehrere Chips 3, 13 oder 23 nebeneinander angeordnet und zu einem einzigen

WO 02/37578 PCT/DE01/04171

Chip 27 verbunden sein. Die Seitenflächen 15 werden dabei durch Vertiefungen 28 im Auskoppelfenster 4 gebildet. Vorzugsweise werden die Vertiefungen 28 durch Profilsägen in das Auskoppelfenster 4 eingebracht.

5

10

15

20

Bei den in Figuren 1 bis 8 dargestellten Ausführungsbeispielen ist die Spiegelfläche 6 jeweils als Kontaktschicht ausgebildet. Es ist jedoch auch möglich, die Kontaktierung nicht ganzflächig vorzunehmen, sondern neben einer die Grundfläche 5 teilweise bedeckenden Kontaktierung eine Verspiegelung der restlichen Fläche vorzusehen. Eine die Grundfläche 5 teilweise bedeckende Kontaktierung kann beispielsweise netzartig oder streifenförmig ausgebildet sein. Zweckmäßigerweise sollte die entlang der Grundfläche 5 ausgebildete Kontaktschicht der oberen Kontaktschicht 11 genau gegenüberliegen, um die elektrischen Verluste klein zu halten.

Es ist auch möglich, anstelle einer Kontaktierung entlang der Grundfläche eine Kontaktierung zwischen dem aktiven Bereich 8 und dem Auskoppelfenster 4 bzw. 26 vorzusehen, die seitlich herausgeführt ist.

Bei den in den Figuren 2 bis 8 dargestellten Ausführungsbeispielen ist der aktive Bereich 8 jeweils auf einem linsenförmigen Auskoppelfenster 4 angeordnet. Es ist auch denkbar, bei 25 den in Figuren 2 bis 6 dargestellten Ausführungsbeispielen das Auskoppelfenster 4 in der Gestalt einer Fresnel-Linse auszubilden. Ebenso kann bei dem in Figur 7 dargestellten Ausführungsbeispiel die Spiegelfläche 6 die Gestalt eines Fresnel-Spiegels aufweisen.

Die Kontakte können streifenförmig oder netzartig ausgebildet sein, wobei die Zwischenräume zwischen den Streifen bzw. Netzlinien vorzugsweise reflektierend ausgebildet sind.

35

30

Beispiel 1:

WO 02/37578 PCT/DE01/04171

10

Die Auskoppeleffizienz wurde für den Chip 16 gemäß Figur 5 mit einer Grundfläche 5 von $400\,\mu\mathrm{m}$ x $400\,\mu\mathrm{m}$ und einem pn-Übergang 10 mit einer Fläche von $120\,\mu\mathrm{m}$ x $120\,\mu\mathrm{m}$ untersucht. Die Reflexion an der Spiegelfläche 6 war 90%, die Reflexion an der Kontaktschicht 11 war 80%. Die Seitenflächen 17 weisen einen Steigungswinkel von 60 Grad auf. Das Auskoppelfenster 4 wurde aus SiC gefertigt und der aktive Bereich 8 wurde auf der Basis von InGaN hergestellt. In diesem Fall konnten 42% der emittierten Photonen den Chip 16 verlassen.

10

Beispiel 2:

Bei einem weiteren Chip 16, der sich von dem Chip 16 aus Beispiel 1 nur durch einen Steigungswinkel der Seitenflächen 17 von 45 Grad unterscheidet, betrug die Auskoppeleffizienz 39%.

Vergleichsbeispiel 1:

Bei einem herkömmlichen Würfel-Chip mit der Grundfläche 400μm 20 x 400μm, einer Rückseitenreflexion von 90%, einer Vorderseitenreflexion an einem Kontakt von 80% betrug die Auskoppeleffizienz 28%.

Vergleichsbeispiel 2:

25

30

35

Bei einem herkömmlichen Würfel-Chip mit der Grundfläche $400\,\mu\mathrm{m}$ x $400\,\mu\mathrm{m}$ und einer absorbierenden vorderseitigen Kontaktierung von $120\,\mu\mathrm{m}$ x $120\,\mu\mathrm{m}$ und einem weiteren vorderseitigen, transparenten Kontakt zur Stromaufweitung mit einer Transmission von 50% und mit einer Rückseitenreflexion von 90% betrug die Auskoppeleffizienz 25%.

Untersuchungen ergaben, dass bei dem in Figur 5 dargestellten Chip 16 eine Steigerung der Lichtausbeute gegenüber einem herkömmlichen Würfel-Chip um den Faktor 1,7 erzielt wird. Bei dem in Figuren 1 bis 4 dargestellten Ausführungsbeispiel ist die Steigerung der Lichtausbeute noch deutlich höher.

Die Steigerung der Lichtausbeute ist insbesondere bei UV-Licht emittierenden Chips wesentlich, da die zum Vergießen der Chips verwendeten Materialien im allgemein UV-Licht absorbieren und daher nicht verwendet werden können. Die hier vorgestellten Chips 3,13,16 und 23 weisen jedoch eine so hohe Auskoppeleffizienz auf, daß auf einen Verguß verzichtet werden kann.

25

30

Patentansprüche

1. Chip für die Optoelektronik, insbesondere LED-Chip, mit einem Photonen emittierenden aktiven Bereich (8) und einem 5 mindestens eine Auskoppelfläche (7, 15, 17) aufweisenden Auskoppelfenster (4),

dadurch gekennzeichnet, daß der aktive Bereich (8) bezogen auf eine Hauptabstrahlrichtung (18) des Chips dem Auskoppelfenster (4) nachgeordnet

ist, daß auf der dem aktiven Bereich (8) gegenüberliegenden Seite (5) des Auskoppelfensters (4) eine Spiegelfläche (6) ausgebildet ist und daß die Auskoppelflächen (7, 15, 17) seitlich über die Seitenflächen des aktiven Bereichs (8) hinausragen.

Chip nach Anspruch 1,
 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
 daß der aktive Bereich (8) eine auf dem Auskoppelfenster (4)
 ausgebildete Schichtenfolge (9) ist.

3. Chip nach Anspruch 1 oder 2, dad urch gekennzeichnet, daß der Chip eine durch den aktiven Bereich (8) verlaufende Chipachse aufweist.

4. Chip nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dad urch gekennzeichnet, daß das Auskoppelfenster (4) eine domartige, insbesonder kugelkalottenartige Form aufweist, wobei sich das Auskoppelfenster zum aktiven Bereich hin verjüngt.

5. Chip nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß ein Krümmungsradius einer Auskoppelfläche (7) R_2 größer gleich 2H - R_2 $\frac{n_A}{n_i}$ und kleiner gleich 2H + R_2 $\frac{n_A}{n_i}$ ist, wobei

H gleich der Höhe des Chips ist.

- 6. Chip nach Anspruch 5,
 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
 daß für die halbe maximale Abmessung R₁ der Schichtfolge (9)
 entlang der Auskoppelfläche gilt:
- 5 $R_1 < R_2 n_A / n_i$.
- 7. Chip nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
 daß das Auskoppelfenster (4) wenigstens abschnittsweise pyramidenstumpfförmig ausgebildet ist.
- 8. Chip nach Anspruch 7,
 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
 daß das wenigstens abschnittsweise pyramidenstumpfförmig ausgebildete Auskoppelfenster (4) ein Kugelsegment umhüllt.
- 9. Chip nach Anspruch 7,
 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
 daß das wenigstens abschnittsweise pyramidenstumpfförmige
 20 Auskoppelfenster (4) ein Rotationsellipsoid mit durch den aktiven Bereich (8) verlaufender Längsachse umhüllt.
- 10. Chip nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
 25 daß das Auskoppelfenster (4) als Fresnel-Linse ausgebildet ist.
- 11. Chip nach einem der Ansprüche 1 bis 10, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, 30 daß die Spiegelfläche (6) unter dem aktiven Bereich (8) die Photonen in seitliche Richtung lenkende Erhebungen (21) aufweist.
- 12. Chip nach einem der Ansprüche 1 bis 11, 35 dadurch gekennzeichnet, daß die Spiegelfläche (6) gekrümmt ist.
 - 13. Chip nach Anspruch 12,

WO 02/37578.

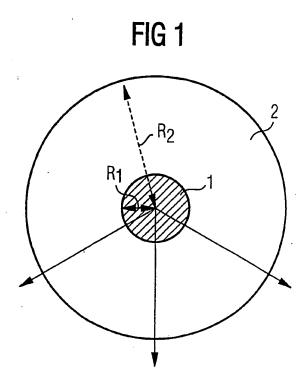
30

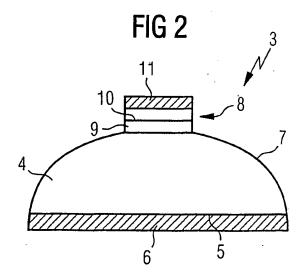
14

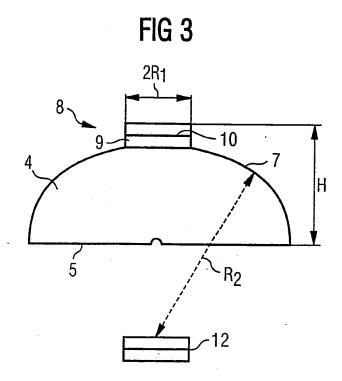
dadurch gekennzeichnet, daß die Spiegelfläche (6) gesehen vom aktiven Bereich (8) konkav ausgebildet ist.

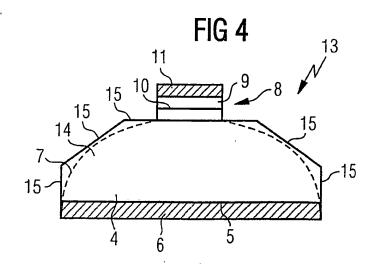
- 5 14. Chip nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daß die Spiegelfläche (6) als Paraboloid ausgebildet ist.
- 15. Chip nach einem der Ansprüche 1 bis 14,
 10 dadurch gekennzeichnet,
 daß die Spiegelfläche (6) als Fresnel-Spiegel ausgebildet ist.
- 16. Chip nach einem der Ansprüche 1 bis 15,
 15 dadurch gekennzeichnet,
 daß die Spiegelfläche (6) als Kontaktfläche dient.
 - 17. Chip nach einem der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet,
- 20 daß die Spiegelfläche (6) neben Kontaktflächen ausgebildet ist.
 - 18. Chip nach Anspruch 17,
 dadurch gekennzeichnet,
 daß die Kontakte streifenförmig ausgebildet sind.
 - 19. Chip nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, daß die Kontakte netzartig ausgebildet sind.
 - 20. Chip nach einem der Ansprüche 17 bis 19, dadurch gekennzeichnet, daß die Kontaktfläche dem aktiven Bereich (8) gegenüberliegt.
- 21. Chip nach einem der Ansprüche 1 bis 20,
 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
 daß zwischen aktivem Bereich (8) und Auskoppelfenster (4) eine Kontaktschicht ausgebildet ist.

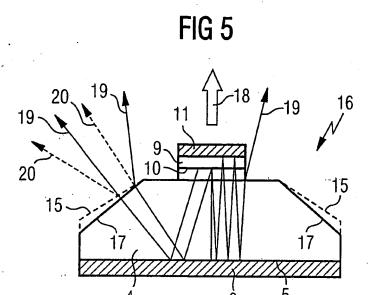
- 22. Chip nach einem der vorangehenden Ansprüche,
 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
 daß das Material des Auskoppelfensters einen größeren Brechungsindex aufweist als das Material des aktiven Bereichs.
- 23. Chip nach einem der vorangehenden Ansprüche,
 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
 daß ein Nitrid-basierter aktiver Bereich vorgesehen ist und
 10 das Auskoppelfenster SiC- oder aus SiC-basiertes Material aufweist.
- 24. Chip nach Anspruch 23, dadurch gekennzeichnet,
- daß eine strahlungsemittierende Schicht des aktiven Bereichs GaN, InGaN, AlGaN und/oder InGaAlN aufweist.
 - 25. Chip nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
- 20 daß der aktive Bereich auf dem Auskoppelfenster aufgewachsen ist.

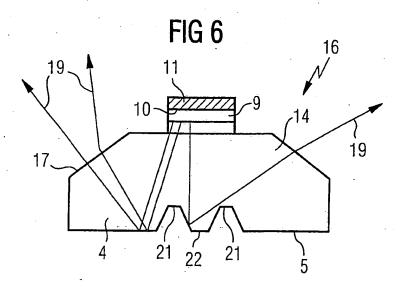


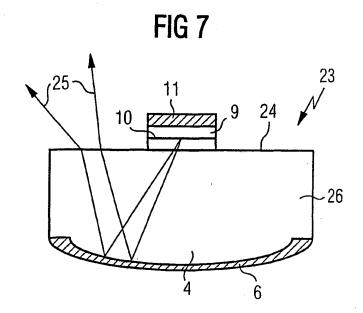


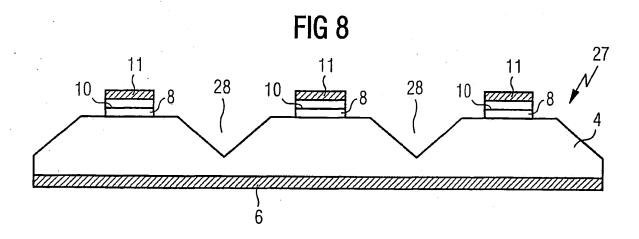












INTERNATIONAL SEARCH REPORT

PCT/DE 01/04171

		PCI/DE 01/041/1	
A. CLASS IPC 7	IFICATION OF SUBJECT MATTER H01L33/00		
According t	o International Patent Classification (IPC) or to both national classifi	cation and IPC	
B. FIELDS	SEARCHED		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Minimum d IPC 7	ocumentation searched (classification system followed by classifica H01L	dion symbols)	<u> </u>
	tion searched other than minimum documentation to the extent that	•	-
Electronic d	ata base consulted during the international search (name of data b	ase and, where practical, search terms used)	
EPO-In	ternal, WPI Data, PAJ, COMPENDEX, I	BM-TDB	
<u> </u>		·	
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the re	elevant passages Relevant to c	laim No.
x	EP 0 562 880 A (NIPPON ELECTRIC 29 September 1993 (1993-09-29)	CO) 1-4,7-2	5
Υ.	abstract; figures 4,5	5,6	j
X	US 6 025 251 A (JAKOWETZ WOLF E 15 February 2000 (2000-02-15) column 3, line 53 -column 4, line figure 1		
X	US 5 429 954 A (GERNER JOCHEN) 4 July 1995 (1995-07-04) figure 1	1	
Y	EP 0 415 640 A (HEWLETT PACKARD (6 March 1991 (1991-03-06) column 5, line 28 -column 7, line	','	
			{
Furth	er documents are listed in the continuation of box C.	Palent family members are listed in annex.	·
* Special cat	egories of cited documents :	"T" later document published after the international filing date	
CONSIDE	nt defining the general state of the art which is not street to be of particular relevance	or priority date and not in conflict with the application but cled to understand the principle or theory underlying the invention	
"L" documer	nt which may throw doubts on priority, claim(s) or	'X' document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone	
citation	s clied to establish the publication date of another or other special reason (as specified) nt referring to an oral disclosure, use, exhibition or seans	"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such docu-	1
'P' documer	nt published prior to the international filling date but an the priority date claimed	ments, such combination being obvious to a person skilled in the ert. *&* document member of the same patent family	
Date of the a	ctual completion of the international search	Date of mailing of the International search report	
	February 2002	28/02/2002	
Name and m	ailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2	Authorized officer	
	NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Werner, A	,

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

PCT/DE 01/04171

		101/02 01/011/1				
Patent document clted in search report		Publication date	Patent family member(s)		Publication date	
EP 0562880	A	29-09-1993	DE	69312360 D1	28-08-1997	
			DE	69312360 T2	20-11-1997	
			EP	0562880 A1	29-09-1993	
,			JP	6013650 A	21-01-1994	
			US	5349211 A	20-09-1994	
US 6025251	Α	15-02-2000	DE	19536438 A1	03-04-1997	
			DE	59601335 D1	01-04-1999	
			EP	0766324 A1	02-04-1997	
			JP	2831621 B2	02-12-1998	
			JP	9116196 A	02-05-1997	
			TW	406429 B	21-09-2000	
			US	5923053 A	13-07-1999	
US 5429954	Α	04-07-1995	DĒ	4305296 A1	25-08-1994	
			JP	2573907 B2	22-01-1997	
			JP	6350135 A	22-12-1994	
EP 0415640	Α	06-03-1991	US	5055892 A	08-10-1991	
			DE	69016885 D1	23-03-1995	
			DE	69016885 T2	08-06-1995	
			EP	0415640 A2	06-03-1991	
			HK	169395 A	10-11-1995	
			JP	2891525 B2	17-05-1999	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

In ationales Aktenzeichen
PCT/DE 01/04171

A. KLASS IPK 7	ifizierung des anmeldungsgegenstandes H01L33/00		
Nach der in	nternationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Kl	lassifikation und der IPK	
	ACHIERTE GEBIETE		
IPK 7	inter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymi H01L		
	erte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, s	•	
ł	er internationalen Recherche konsulllerte elektronische Datenbank (vtl. verwendete Suchbegriffe)
EPO-1n	nternal, WPI Data, PAJ, COMPENDEX, I	BM-TDB	
C. ALS WE	ESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angal	be der in Betracht kommend	en Telle Betr. Anspruch Nr.
x	EP 0 562 880 A (NIPPON ELECTRIC 29. September 1993 (1993-09-29)	CO)	1-4,7-25
Y	Zusammenfassung; Abbildungen 4,5		5,6
X	US 6 025 251 A (JAKOWETZ WOLF E 15. Februar 2000 (2000-02-15) Spalte 3, Zeile 53 -Spalte 4, Ze Abbildung 1	•	1
X	US 5 429 954 A (GERNER JOCHEN) 4. Juli 1995 (1995-07-04) Abbildung 1		1 -
Υ .	EP 0 415 640 A (HEWLETT PACKARD 6 6. März 1991 (1991-03-06) Spalte 5, Zeile 28 -Spalte 7, Ze	•	5,6
Weite	ere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu ehmen	X Siehe Anhang Pat	entfamilie
* Besondere *A* Veröffer aber ni	e Kalegorien von angegebenen Veröffentlichungen : ntlichung, die den aligemeinen Stand der Technik definiert, icht als besonders bedeutsam anzusehen ist	oder dem Prioritätsdatu Anmeldung nicht kollidi	g, die nach dem internationalen Anmeidedatum im veröffentlicht worden ist und mit der ert, sondem nur zum Verständnis des der
E älleres l Anmei	Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen dedatum veröffentlicht worden ist	Theorie angegeben ist	enden Prinzips oder der ihr zugrunde liegenden
"L" Veröften scheine andere	ntlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er- en zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer an im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belach werden	kann allein aufgrund die erfinderischer Tätigkeit "Y" Veröffentlichung von be	sonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung seer Veröffentlichung nicht als neu oder auf beruhend betrachtet werden sonderer Bedeutung: die beanspruchte Erfindung
ausgef	(ahrt)	werden, wenn die Verö	ffentlichung mit einer oder mehreren anderen
P' Veröffer	ntlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, enutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht nillichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach eanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist	Veröffentlichungen dies diese Verbindung für ei	ser Kategorie in Verbindung gebracht wird und nen Fachmann naheliegend ist glied derselben Patentfamilie ist
Datum des A	Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des inte	mationalen Recherchenberichts
21	1. Februar 2002	28/02/200	2
Name und P	ostanschrift der Internationalen Recherchenbehörde	Bevollmächtigter Bedie	nsteter
	Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl.		
	Fax: (+31-70) 340-3016	Werner, A	•

l

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlikanungen, die zur selben Patentfamilie gehören

In Stationales Aldenzeichen
PCT/DE 01/04171

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument Ver		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamille		Datum der Veröffentlichung	
EP 056288	30 A	29-09-1993	DE DE EP JP US	69312360 69312360 0562880 6013650 5349211	T2 A1 A	28-08-1997 20-11-1997 29-09-1993 21-01-1994 20-09-1994
US 602525	51 A	15-02-2000	DE DE EP JP JP TW US	19536438 59601335 0766324 2831621 9116196 406429 5923053	D1 A1 B2 A B	03-04-1997 01-04-1999 02-04-1997 02-12-1998 02-05-1997 21-09-2000 13-07-1999
US 542995	54 A	04-07-1995	DE JP JP	4305296 2573907 6350135	B2	25-08-1994 22-01-1997 22-12-1994
EP 041564		06-03-1991	US DE DE EP HK JP	5055892 69016885 69016885 0415640 169395 2891525	D1 T2 A2 A	08-10-1991 23-03-1995 08-06-1995 06-03-1991 10-11-1995 17-05-1999